



TITLE:

7. 経路積分とモンテカルロ法による波動関数の計算(学習院大学大学院自然科学研究科,修士論文題目・アブストラクト(1986年度),その2)

AUTHOR(S):

高橋, 龍士

CITATION:

高橋, 龍士. 7. 経路積分とモンテカルロ法による波動関数の計算(学習院大学大学院自然科学研究科,修士論文題目・アブストラクト(1986年度),その2). 物性研究 1987, 48(5): 557-557

ISSUE DATE:

1987-08-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/92787>

RIGHT:

7. 経路積分とモンテカルロ法による 波動関数の計算

高 橋 龍 士

ファインマンプロパゲーターの正準形式による表現と経路積分による表現は、たとえ時刻を虚数にしても、等式で結ぶことができます。しかもこの等式はある極限をとると、ハミルトン演算子の基底状態の固有関数を経路積分で計算する式が得られます。この経路積分をモンテカルロ法によって計算して固有関数を求めよう、というのがこの論文のテーマです。

実際の計算においては、いろいろな方法が考えられます。それぞれの方法の利点や問題点などを調べていきたいと思います。

8. InAs/CVD-SiO₂ 界面 n 型反転層 における電気伝導

高 柳 功

p 型 InAs(111)B 面に CVD 法で SiO₂ を成長させ、InAs/SiO₂ 界面の n 型反転層二次元電子系の電気伝導率と、表面平行磁場と垂直磁場で磁気伝導率の測定を行い、スピン-軌道相互作用を含む局在効果による磁気伝導率を観測した。現在の理論によれば二次元電子系ではスピン-軌道散乱の異方性から、垂直磁場においては負の磁気伝導率は現れない。しかし、実験結果は二次元電子系においても負の磁気伝導率が現れる事を証明した。著者は平行磁場磁気伝導率を Maekawa and Fukuyama の理論で解析し、非弾性散乱時間の温度依存性等を決定した。また、InAs 表面では弾性散乱時間が Si-MOS 等に比べて短いので、77 K でも弱局在の温度領域であり正の磁気伝導率等の局在効果が観測される事が実験と解析において示された。

多サブバンド状態の磁気伝導率も観測した。電子濃度が大きい ($2.7 \times 10^{17} \text{ m}^{-2}$) 試料の磁気伝導率は単一サブバンドよりも、3 サブバンド状態であり各サブバンドで局在が起きているとして解析した方が良く実験を再現する事が解った。著者はまた CVD-SiO₂ を絶縁膜にしてドリフトの少ない InAs MISFET を作製し、電気伝導率や磁気伝導率の電子濃度依存性も測